

学位の取得状況

博士号取得者

【平成 19 年度】

奥 洋平：博士（理学）、「医療用 X 線装置における固体物理フィルタを用いた強度変調照射」

2007 年 9 月、日本大学大学院理工学研究科量子理工学専攻

奥山 博基：博士（工学）、「フラーレンを用いたナノ構造形成プロセスの開発と応用に関する研究」

2008 年 3 月、日本大学大学院理工学研究科電子工学専攻

岩井 啓寿：博士（歯学）、「エルビウムヤグレーザーによる象牙質の蒸散－蒸散深さと被照射面の状態－」

2008 年 3 月、日本大学大学院松戸歯学研究科歯学専攻

【平成 18 年度】

藤代 史：博士（理学）、「高機能 AgI-酸化物系イオン導電体の創製」

2007 年 3 月、日本大学大学院総合基礎科学研究科相関理化学専攻

諏訪 武利：博士（歯学）、「プラスト処理したインプラント周囲における新生骨の結晶性を主とした評価」

2007 年 3 月、日本大学大学院松戸歯学研究科総義歯学専攻

【平成 17 年度】

中尾 圭佐：博士（理学）、「電子線形加速器における自動ビーム調整の研究」

2006 年 3 月、日本大学大学院理工学研究科量子理工学専攻

修士号取得者

【平成 19 年度】

飯野 晃弘：修士（理学）、「二酸化チタンのフォトルミネッセンス特性」

2008 年 3 月、日本大学大学院総合基礎科学研究科相関理化学専攻

芝田 浩平：修士（理学）、「ペロブスカイト型強誘電体・量子常誘電体の光学特性」

2008 年 3 月、日本大学大学院総合基礎科学研究科相関理化学専攻

浅田 毅：修士（工学）、「反応性スパッタ法による Cr_2O_3 電気磁気薄膜のエピタキシャル成長」

2008 年 3 月、日本大学大学院理工学研究科電子工学専攻

安藤 慎悟：修士（工学）、「自由電子レーザー照射による C_{60} ポリマーの合成と高圧印加の効果」

2008 年 3 月、日本大学大学院理工学研究科電子工学専攻

井村 淳之介：修士（工学）、「高出力スターリング型パルス管冷凍機の蓄冷器の最適化」

2008 年 3 月、日本大学大学院理工学研究科電子工学専攻

小田 智康：修士（工学）、「2 次元単結晶 Au 超薄膜伝導系の形成」

2008 年 3 月、日本大学大学院理工学研究科電子工学専攻

吉國 雅人：修士（工学）、「カーボンナノファイバー電子源と有機蛍光薄膜を用いたフィールドエミッションディスプレイの作製」

2008 年 3 月、日本大学大学院理工学研究科電子工学専攻

胡桃 聡：修士（工学）、「PLD 法によるワイドギャップ発光半導体成膜と発光波長の制御」

2008 年 3 月、日本大学大学院理工学研究科電気工学専攻

並木 和広：修士（工学）、「針状炭素とカーボンナノファイバー生成における促進効果の検討」

2008 年 3 月、日本大学大学院理工学研究科電気工学専攻

【平成 18 年度】

- 五十嵐 覚：修士（工学）、「高温超伝導ランプエッジ型ジョセフソン接合作製におけるランプ形状最適化」
2007 年 3 月、日本大学大学院理工学研究科電子工学専攻
- 上村 公勇：修士（工学）、「イオン化蒸着法によるダイヤモンド状炭素太陽電池の作製と素子化」
2007 年 3 月、日本大学大学院理工学研究科電気工学専攻
- 若松 隆：修士（工学）、「プラズマ支援 PLD 法による可視光触媒型の義歯用酸化チタン成膜」
2007 年 3 月、日本大学大学院理工学研究科電気工学専攻

【平成 17 年度】

- 大塚 識頭：修士（工学）、「 Cr_2O_3 薄膜の作製とジョセフソンデバイスへの応用」
2006 年 3 月、日本大学大学院理工学研究科電子工学専攻
- 片山 久桜理：修士（工学）、「 β -カロチン/ロッシェル塩混合膜の光吸収スペクトル」
2006 年 3 月、日本大学大学院理工学研究科電子工学専攻
- 金城 あかね：修士（工学）、「 C_{60} 分子を用いた低次元ナノ構造の形成」
2006 年 3 月、日本大学大学院理工学研究科電子工学専攻
- 橋本 亮二：修士（工学）、「光励起による C_{60} ポリマーの合成」
2006 年 3 月、日本大学大学院理工学研究科電子工学専攻
- 畑 裕道：修士（工学）、「カーボンナノチューブ電子源の簡易作製と二極型有機発光ディスプレイへの応用」
2006 年 3 月、日本大学大学院理工学研究科電子工学専攻
- 樋口 清一：修士（工学）、「ダブルブルーム PLD による界面改質型ランプエッジ接合の作製」
2006 年 3 月、日本大学大学院理工学研究科電子工学専攻
- 梶井 基至：修士（工学）、「界面超伝導発現を目指した $\text{ReO}_3/\text{SrCuO}_2$ 積層膜の作製」
2006 年 3 月、日本大学大学院理工学研究科電子工学専攻
- 森本 裕介：修士（工学）、「酸化物系超電導体を用いた SFQ 論理回路動作条件の探索と回路動作の評価」
2006 年 3 月、日本大学大学院理工学研究科電子工学専攻
- 米増 拓郎：修士（工学）、「ゾルーゲル法による $\text{ZnO}/\text{CuAlO}_2$ 酸化物積層膜の作製」
2006 年 3 月、日本大学大学院理工学研究科電子工学専攻
- 清水 洋平：修士（工学）、「 LaOCuS のレーザアブレーション成膜と発光特性」
2006 年 3 月、日本大学大学院理工学研究科電気工学専攻
- 田宮 慶太：修士（工学）、「アルコール熱分解法による針状炭素とカーボンナノチューブの生成」
2006 年 3 月、日本大学大学院理工学研究科電気工学専攻